

ANEXO II – Ata n.º 3

Homologo

Lista Unitária de Ordenação Final dos Candidatos

A presente lista unitária de ordenação final dos candidatos resulta do procedimento concursal de seleção internacional para a contratação de um Investigador Auxiliar para a área científica de Segurança dos Alimentos, no Polo de Inovação de Vairão, candidatura ao Programa FCT - Tenure - 1.ª Edição, com a referência 2023.12090.TENURE.029 - Assistant researcher in Microbial Genomics and Bioinformatics - Aviso (extrato) n.º 9067/2025/2, publicado no Diário da República, 2.ª série, n.º 67, de 04 de abril. A ordenação final dos candidatos admitidos a concurso foi efetuada de acordo com os critérios, parâmetros e ponderações constantes no 12.4.1 e 12.4.2 do aviso de abertura relativos ao mérito absoluto e relativo. As classificações finais correspondem à média ponderada das pontuações atribuídas a cada vertente de avaliação. O processo de votação respeitou o método estabelecido no ponto 12.6, garantindo a transparência e fundamentação das decisões do Júri.

Nº Candidatura ⁽¹⁾	Nome do Candidato/a	Ordenação dos Candidato(a)s	Classificação final
2	Joana Catarina Moniz da Rocha	N/A	-
3	João Francisco Tomaz Santos Botelho	2ª	56,31
4	Marcelo Luís Monteiro Pereira	N/A	-
7	Teresa Isabel Vitorino Nogueira	1º	82,63

(1) por ordem alfabética

N/A – Não aplicável por não cumprir os requisitos de Mérito Absoluto

23 de junho de 2025

Carina Manuela Fernandes Almeida,
Investigadora Principal, Instituto Nacional de
Investigação Agrária e Veterinária, I.P.;
Presidente do Júri

Assinatura

Maria Margarida Nunes Rosa Dias Duarte,
Investigadora Principal, Instituto Nacional de
Investigação Agrária e Veterinária, I.P.;
Vogal

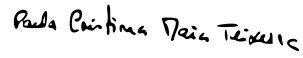
Assinatura

Anália Maria Garcia Lourenço, Professora
Associada, Universidade de Vigo;
Vogal

Assinatura

Paula Cristina Maia Teixeira, Professora
Catedrática, Universidade Católica
Portuguesa;
Vogal

Assinatura



Maria Teresa Ferreira de Oliveira Barreto
Goulão Crespo, Investigadora Principa,
Instituto de Biologia Experimental e
Tecnológica;
Vogal

Assinatura